

EVG Announces Mass Production Nanoimprint Equipment for 300mm Wafers / 2G Panels – June 21, 2021

**EVG、300mmウェハ/2Gパネルに対応する量産対応ナノインプリント装置を発表**



半導体製造装置メーカーであるオーストリアEV Groupは、ステップ&リピート・ナノインプリント・リ  
...

<https://entameplus.jp/article/index.php?id=779577736139702272>